LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

Patent Number:

JP60164723

Publication date:

1985-08-27

Inventor(s):

SAKAI TOORU

Applicant(s):

SEIKO DENSHI KOGYO KK

Application Number: JP19840020490 19840207

Priority Number(s):

IPC Classification: G02F1/133; G09F9/00

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To raise an assembly yield of a process for sticking a glass substrate on which a TFT is formed, and another glass substrate, by placing a lot of insulating columnar substances on the TFT, and constituting them as a spacer.

CONSTITUTION:A columnar electric insulator 41 is stuck and formed selectively higher than an ITO208 in an area except the ITO208. For instance, after forming a source 202 and a drain 208, polyimide is applied thickly to several mum on the whole surface, left selectively in a prescribed area on a TFT except the ITO208, heat-cured and the columnar insulator 41 is obtained. A light shielding effect to a channel area in a semiconductor layer 205 formed by the source 202 and the drain 208 is performed simultaneously, and an effect for reducing a leak current by a light by one digit or more is also generated.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑩ 公開特許公報(A) 昭60-164723

@Int_Cl_4		識別記号	厅内整理番号		@公開	昭和60年(1985)8月27日
G 02 F	1/133	$\begin{array}{c} 1 & 1 & 8 \\ 1 & 2 & 3 \end{array}$	D-8205-2H 8205-2H			
G 09 F 9	9/00	:		審査請求	未請求	発明の数 1 (全6頁)

②特 願 昭59-20490

②出 願 昭59(1984)2月7日

個発明者 坂 井

徹 東京都江東区亀戸6丁目31番1号 セイコー電子工業株式

会社内

の出 顔 人 セイコー電子工業株式

東京都江東区亀戸6丁目31番1号

会社

四代 理 人 弁理士 最 上 務

明 細 書

発明の名称

液晶表示装置

特許請求の範囲

- (1) 表示パネルを構成する一方の基板上に複数 個の液晶駆動用案子をマトリックス状に配置した 基板と、前記基板の周辺を接着別で接着するとににより 前記基板とガラス電極板とが所足を有するとはなから が観が形成され、この間隙に液晶材料を有する液 晶裂の間隙に対応した高さの支柱を電気絶縁を所 り形成し、酸支柱により前記基板とガラス電板 を所望の間隙に対応とを特徴とする液晶表 示弦の間隙に設定するととを特徴とする液晶表 示弦量。
- (2) 前記電気絶縁体が、液晶駆動用果子における遮光を成すことを特徴とする特許謝水の範囲舗 1項に記載の液晶表示装置。
 - (8) 前配液晶駆動用緊子が、ゲート電極と、ソ

ースおよびドレイン電極と、前記ゲート電極に接 して形成される絶縁膜と、該絶録膜上に接して形 成されかつその両端がそれぞれ前配ソースおよび ドレイン電極と接する半導体層とを有する薄膜ト ランジスタであることを特徴とする特許請求の範 囲第1項又は第2項に記載の液晶表示装置。

(4) 前記電気絶縁体が、所定の位置にフォトリングラフィー工程により形成された合成樹脂材料であることを特徴とする特許請求の範囲第1項ないし第8項に記載の液晶設示装置。

発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

〔従来技術〕

近年、従来のCRTに代る表示装置として薄型

の表示装置の開発が盛んに進められている。尊型 表示装置の中でも液晶表示装置は電力、取動電圧 **寿命の点で他を使駕しており今後の表示装置とし** ての期待は大きい。一般に液晶表示装置はダイナ ミック駆動方式とスタティック駆動方式があり、 後者の方が電力、駆動電圧の点ですぐれている。 スタテイツク収動方式の液晶表示装置は、一般に 上側ガラス基板と、下側半導体集積回路基板より 構成されており、前記半導体集積回路上にマトリ ックス状に配置された液晶駆動用紫子を外部選択 回路にて選択し、液晶に電圧を印加するととによ り、任意の文字、グラフあるいは画像の表示を行 なりものである。最近では、前記半導体集積回路 を、半導体基板上にではなく、大面積化、低コス ト化における便位性により、絶縁基板上にTFT として形成した液晶表示装置に関する研究が特に 活発である。その一般的な回路図を第1図に示す。

第1図(a) はスタテイツク駅助方式の液晶表示パネルに用いる絶縁基板上のTFTより構成された液晶駅動衆子(絵案)のマトリツクス状配置図の

-8-

第2図(b)は第2図(c)のエースを制上の断面図である。TBTIを形成したガラス基板21と一主面上に透明電極28を被常形成したガラス基板22との間に、BB-TB液晶またはG-B液晶7を充填することにより液晶セルが構成されることになる。

ガラス基板 2 2 上方より入射した光 1 0 は、偏向板 2 5 により光の振動方向を一方向のみとされて液晶 7 を通り、ガラス基板 2 1 、偏向板 2 4 を経て通過する。 I T O 2 8 および I T O 2 0 8 の間に所望の電位を印加することにより、液晶 7 に電界を加え液晶分子をツィストさせ、光 1 0 の液

1部分である。図中の1で囲まれた領域が表示領 越であり、その中に絵楽2ac。2cb,2ba ,2 b b がマトリックス状に配置されている。8 a , 8 b は絵楽へのビデオ信号ライン、また 4 a . 4 b は絵架へのタイミング信号ラインである。 1つの絵果の回路図として特に絵果2ccについ ての等価回路図を第1図(6)に示す。スイッチング トランジスタもによりコンデンサ6にデータ信号 を保持させる。データ信号は、絶縁性基板上の各 絵架に対応して形成された液晶駆動用電極71と 対向したガラスパネル上に形成された共通電極? 2 により液晶 7 に電界として印加され、それによ りコントラストを生じる。一般に画像表示用(テ レビ用)として本液晶設示パネルを用いる場合は、 駿順次走査により、各走査線毎にタイミングをか け、各絵象に対応したコンデンサーに倡号電圧を 保持させる訳である。とのように液晶安示パネル をテレビとして用いた場合には、液晶の応答も良 く比較的良好な画像が得られる。

第2図(a)は、第1図(b)に示される単位画案をガ

-4-

晶?に対する透明率を制御することにより、透過 型の液晶表示装置が得られることになる。

期8四は前述のTFT、コンデンサ等が一体化された集積回路の製作が終了した第2回(6)の状態のガラス基板21を切り出し、スペーサ11を用いて一主面上に透明電極28を被着したガラス基板22とガラス基板21との間に19には液晶7が封入される。適当な樹脂より成るシール材12により、液晶のしみ出しを防止するとともに湿気の浸入を阻止する。

この種の表示装置において、切り出されたガラス基板 2 1 は 4 4 mm × 5 6 mm と非常に大きい一方で厚みはわずか 1 mm しかない。従って、シール材 1 2 の熱硬化工程で発生した歪は、例えガラス基板 2 1 がそっていない状態で組み立てを始めても熱硬化後はガラス基板 2 1 にそりを生せしめ、第8 図(a)に示すよりにガラス基板 2 1 の中央がガラス基板 2 2 に接近するか、あるいは第8 図(b)に示すよりに速ざかってしまり。

いずれにしても 4 4 mm× 5 6 mm もあるような大きなガラス 基板 2 1 を周辺部 のみに配列したスペーサ 1 1 だけで そらないようにガラス 基板 2 2 と接着させる ことにはかなりの無理がある。 そこでガラスファイバーを数十μ m 稳度に細かく切ったものをガラス 基板 2 1 の表面に適当な密度で分散させてスペーサの代りとし、ガラス 基板 2 1 かよ

-7-

があるために上記のような欠陥の発生は避け得ないものであると考えられる。ファイバー自身が軟かければファイバーがつぶれることにより上記のような破壊は免れるであろうが、それでは間険13の精度をより良く保つことはできないと容易に推測できる。

(発明の目的)

以上のような理由により本発明者もはガラスファイパーによる間隙18の制御については導入を断念せざるを得なかった。スペーサとして被晶分子の配列を見すことなく、かつエヌエによる集積回路を破壊しないような材質かよび形状を考案した結果が本発明の要点であって、以下に本発明の実施例にもとづいて、第5図とともに説明する。(発明の構成)

まずスペーサの形状であるが円柱または球のように線または点で集積回路と接触するものは接触点において単位面積あたりの圧力が大きくなるので好ましく、なにがしかの接触面積が必要である。 つぎにスペーサーの配置であるが、第4図のごと び22とを加圧しながらシール材で割入するという手法が試みられた。ガラスファイバーはその径のパラッキも少なく、実際に組み立てに導入した 結果においても、画像の均一性は著しく向上し、 被晶の動作状態も極めて一様となった。

-8-

以上述べたととを配慮した結果、本 発明においては第 5 図に示すように I B 可 2 0 8 以外の領域に柱状の電気絶縁体 4 1 を I T 可 2 0 8 よりも高く選択的に被潛形成した。電気絶縁体 4 1 の ガラス基板 2 2 との接触断面は第 5 図に示したような

必ずしも方形に限られるものではない。

T P T の集積回路で用いられる電気絶殺性物質としては C V D (化学気相成長法)による酸化シリコン膜、 遼化シリコン膜などがあるが、 前記柱状スペーサ 4 1 の厚みが 5 ~ 10 μ m も必要であることを考えると、 それらの厚みの均一性やエッチング方法に関してかなり技術的困難が伴なりと予想される。

(寒 施 例)

-11-

となった。

(発明の効果)

以上の説明からも明らかなように本発明においては絶縁性の柱状物質をエアエ上に多数配置してスペーサとして構成することにより、従来のスペーサ材に比べ配向むらや集積回路の破数等については皆無となり、エアエを形成したガラス基板とを接着する工程の組立てなりしたほに傾しての遮光効果をも果たし光リーク電流も大幅に低減することができた。

以上のごとく本発明は高性能で耐光性の大きい 液晶表示装置を高歩留りで現現する上で利用価値 の極めて大きいものである。

図面の簡単な説明

第1図(a) は液晶設示装置のマトリックス配置図、 第1図(b) は液晶設示画架の1つについての等価回 略、第2図(a) は第1図の装置にかける単位画象の 平面図、第2図(b) は第2図(a)の※一× 機断面図、 熱硬化後は被晶に密解しないことも判っている。 そこで、ソース202。ドレイン208の形成後 全面にポリイミドを数μmと厚く塗布し、IITで 208以外のTBT上の所定の領域に選択的に残 し、熱硬化させ柱状絶縁体41としたものである。 ポリイミドを選択的に残すためには感光性樹脂を 用いたフォト工程を契結するか、あるいは感光性 ポリイミドを使用すれば良い。なお、ポリイミド と同等の性質を有する絶縁性樹脂も本発明に使用 することができる。

一方、外部光が直接であて装面に入射すると半 導体層205において光伝導効果が生じ、ですで による各種信号伝達の際に放形の変化や電子を 化を招き、正常な業子特性を維持できなくなると 気絶縁体41をできて上に形成したところは、 気絶縁体41をできて上に形成したところは 気を が生じないないないないないないないないないない。 半導体層205におけるチャネル領域への認めた 果も同時に果たすこととなり、光によるリーク電 流を1桁以上低減させるといり効果も生じると

-12-

館 8 図(a),(b)は従来工法によるガラス装板とTBTを形成したガラス装板との割止断面図、第 4 図はガラスファイバーがTBTを破壊している状態を示す断面図、第 5 図は本発明による構造に基づいた液晶表示装置の一実施例についての断面図である。

 5 ・・TFT
 6 ・・当 報用コンデンサ 7・

 ・液晶 21 ・・ガラス 悲板 206・・ITT

 207・・酸化膜 208・・ITO 22・・対向ガラス 悲板 23・・ITO 41・・柱状電気 絶縁体。

以 上

山順人 セイコー電子工業株式会社

代理人 弁理士 敖 上 務

(サイルの)建したことが立た シェンスターと









